VÁLVULA DE LIBERACIÓN LENTA PARA PICNÓMETROS DE VACÍO -H-1749

SKU: H-1749 | **Categorías:** Accesorios, Asfalto, Ensayo Rice, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para usar con H-1750, H-1755SS, H-1751, H-1755A y H-1820 para una mayor precisión y un tiempo de secado en seco más corto. La válvula de latón mantiene la presión de vacío de 30 mm en la muestra.

La válvula de liberación lenta para picnómetros de vacío admite las siguientes normas: ASTM D2041, AASHTO T283

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO